**Правила оформления материалов для публикации в сборнике «Жить в XXI веке » 2018**

Объём статьи – 2-4 страницы

**1. Параметры страницы:**

*Размер бумаги –* А4;

Ориентация – *книжная*.

Страницы – обычный.

Поля:

|  |  |
| --- | --- |
| ***верхнее – 1,9 см;*** ***левое – 1,9 см;***  | ***нижнее – 2,4 см;*** ***правое – 1,9 см.***  |

От края до нижнего колонтитула **– *1,3*** *см.*

**2.Абзацный отступ (первая строка) должен быть одинаковым по всему изданию – 1,5 см.**

*Примечание. Абзацный отступ не ставится в заголовках, подрисуночных подписях, названиях таблиц, нумерации страниц.*

Межстрочный интервал – *одинарный*.

3. **Шрифт** – Times New Roman Cyr.

Размер шрифта – *16 кегль.*

Цвет текста – *Авто*.

Указывается секция, в которой участвует работа:

1. Химия и химическая технология
2. Механизмы, установки, автоматизированные системы
3. Биотехнология
4. Гуманитарные науки

**Указывается УДК (**Шрифт Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*, одинарный интервал)

**Название работы** (заглавными буквами, Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*по центру, без переносов, одинарный интервал).

**Фамилия И.О. студента(ов) в скобках номер группы / аспиранта выполнявшего работу** (Шрифт Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*, по центру, без переносов)

**Должность, Фамилия И.О. руководителя/ей работы** (Шрифт Times New Roman Cyr. Размер шрифта – *16 кегль.*, по центру, без переносов)

**Название кафедры на которой выполнялась работа** (Шрифт Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*, по центру, курсивом, без переносов, одинарный интервал).

**Тезис (**Шрифт Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*, одинарный интервал интервал, абзац по левому краю – 1 см)

**Список литературы:** (Шрифт Times New Roman Cyr.Размер шрифта – *16 кегль.*, одинарный интервал интервал, абзац по левому краю – 1 см)

Образец:

УДК 621.793

 **СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ НИТРИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННЫЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ**

Аспирант: Васильев И.И.

Научный руководитель д.т.н. профессор Абдуллин И.Ш.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Кафедра плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов

Одним из видов износостойких покрытий, представляющих значительный интерес для машиностроения, электроники и микроэлектроники являются покрытия на основе нитрида титана. Широкое использование их в качестве твердых износостойких покрытий на стальных деталях машин и рабочих элементов технологического оборудования, в том числе для режущего инструмента, диффузионных барьеров в электронике, декоративных и коррозионностойких покрытий и др. обусловлено тем, что нитрид титана обладает высокими твердостью, износостойкостью и модулем упругости, химически стабилен. Наиболее прогрессивным и эффективным способом получения покрытия из TiN является различные методы физического осаждения в вакууме.

Отв. редактор: доц. О. М. Лаврова